

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019228

International filing date: 22 December 2004 (22.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-097184
Filing date: 29 March 2004 (29.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

13.1.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 3月29日
Date of Application:

出願番号 特願2004-097184
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2004-097184]

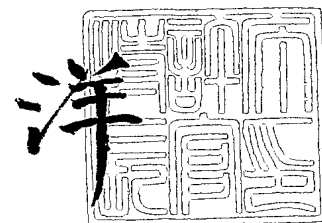
出願人 京セラ株式会社
Applicant(s):



2004年12月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



出証番号 出証特2004-3109400

【書類名】 特許願
【整理番号】 0000346161
【提出日】 平成16年 3月29日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H05B 3/00
【発明者】
 【住所又は居所】 鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社鹿児島国分工場
 内
 【氏名】 下水流 秀明
【特許出願人】
 【識別番号】 000006633
 【住所又は居所】 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
 【氏名又は名称】 京セラ株式会社
 【代表者】 西口 泰夫
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 005337
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

セラミック体中に発熱抵抗体を蛇行状に埋設したセラミックヒータにおいて、上記発熱抵抗体に 1 2 0 V の電圧を印加したときの該発熱抵抗体パターン間に発生する電界強度を 1 2 0 V/mm 以下となるようにしたことを特徴とするセラミックヒータ。

【請求項 2】

前記発熱抵抗体のパターン間における電位差の大きい側のパターン間距離を電位差の低い側のパターン間距離よりも相対的に広くなるようにしたことを特徴とする請求項 1 記載のセラミックヒータ。

【請求項 3】

前記発熱抵抗体のパターン間距離を連続的に変化させたことを特徴とする請求項 1 又は 2 のいずれかに記載のセラミックヒータ。

【書類名】明細書

【発明の名称】セラミックヒータ

【技術分野】

【0001】

本発明は、石油ファンヒータ、ガスボイラー等の各種燃焼機器の点火用ヒータや測定機器の加熱用ヒータなどに利用されるセラミックヒータに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来よりガスや灯油等を使用する各種燃焼機関の点火用及び各種加熱機器の加熱用ヒータとして、アルミナセラミック中に高融点金属の発熱体を埋設したアルミナセラミックヒータ、導電性セラミックである炭化珪素を発熱体とした炭化珪素ヒータが一般的であるが、アルミナセラミックヒータは1100℃以上で使用されると耐熱衝撃性や高温強度が低い。一方、炭化珪素ヒータは耐衝撃性や強度が低く、炭化珪素自体が導電性であるため感電等の安全性に劣る。

【0003】

そこで、窒化珪素質セラミックスを母材とし、セラミックヒータの耐久性を良好にするために、発熱抵抗体に高融点で熱膨張計数が母材に近いWCを用い、さらに熱膨張係数をセラミックヒータの基材に近づけるためBNや窒化珪素粉末を添加している（特許文献1参照）。

【0004】

一方、母材については、 MoSi_2 やWC等のセラミックス導電材料を添加することにより発熱抵抗体に熱膨張率を近づけるような調整を行った高温用ヒータが使用されている。

【特許文献1】特開平7-135067号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、発熱抵抗体の熱膨張率に近づける目的で添加する MoSi_2 やWC等のセラミックス導電材料によりセラミックヒータ1の基材の絶縁性が低下する。通常の国内で使用される100V程度の電圧及び着火温度の低い石油ファンヒータの点火用であれば問題ないが、ガスを使用する各種燃焼機器の点火用となると着火温度はさらに高くなる。

【0006】

さらに電圧変動により高電圧が印加されることもあり、高温、高電圧下で使用すると発熱を繰り返すうちに焼結助剤としての、イッテルビウム（Yb）、イットリウム（Y）、エルビウム（Er）等がイオン移動によるマイグレーションによりパターン間における焼結助剤の密度が疎になり絶縁破壊にいたる。

【0007】

絶縁破壊を防ぐためには、発熱抵抗体3のパターン間距離を十分に離して絶縁破壊が生じないようにしなければならないため、必要以上に大きなセラミックヒータ1となる。

【0008】

また、セラミック体をなす基材中の MoSi_2 やWC等のセラミックス導電材料の添加量を減らすと基材と発熱抵抗体3の熱膨張率差により発熱抵抗体3にクラックが生じて異常発熱し、最後には溶損、断線に至る。

【0009】

また、これまでは電圧変動を考慮し高電圧がセラミックヒータ1に印加されないようにコントローラ等を用いて電圧を制御してセラミックヒータ1の耐久性を良好にする方法も採られていたが、燃焼機器のコストを下げるためにコントローラ等の制御装置を使用せずに、電圧変動により高電圧が印加されても耐久性が良好なワイドレンジ仕様のセラミックヒータが望まれている。

【0010】

また、図5の発熱抵抗体3の熔融によりショートして発生する絶縁破壊8は、電位差が高く温度が600℃以上となる箇所において発生し、パターン間7の距離が狭いとさらに発生しやすい。通常絶縁破壊8は、焼結助剤であるイッテルビウム(Yb)、イットリウム(Y)、エルビウム(Er)等が高電圧印加によるイオン移動によるマイグレーションにより電位差の高いパターン間7において前記記載の焼結助剤の密度が疎になり、図5に示すように、電位差の高いパターン間7を起点として発生し、リード部4を含めた形で絶縁破壊する。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明のセラミックヒータは、セラミック体中に発熱抵抗体を蛇行状に埋設したセラミックヒータにおいて、上記発熱抵抗体に120Vの電圧を印加したときの該発熱抵抗体パターン間に発生する電界強度を120V/mm以下となるようにしたことを特徴とする。

【0012】

前記発熱抵抗体のパターン間における電位差の大きい側のパターン間距離を電位差の低い側のパターン間距離よりも相対的に広くなるようにしたことを特徴とする。

【0013】

前記発熱抵抗体のパターン間距離を連続的に変化させたことを特徴とする。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、良好な耐久性を有するセラミックヒータを得ることができる。

【0015】

その結果、長期の使用に際しても抵抗値の変化が小さく、安定した着火が維持できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

以下、本発明の実施の形態について図を用いて説明する。

【0017】

図1は、セラミックヒータ1の一例を示す分解斜視図である。

【0018】

また図4は、本発明のセラミックヒータ1の一例を示したものである。

【0019】

セラミックヒータ1はセラミック体2中に発熱抵抗体3とリード部4と電極引出部5が埋設され、電極引出部5が不図示のロウ材を介して電極金具6に接続されている。

【0020】

本発明のセラミックヒータ1は、セラミック体2中に発熱抵抗体3及び該発熱抵抗体3に電力を供給するためのリード部4を埋設してなり、蛇行状に埋設された前記発熱抵抗体3の電位差の高い側のパターン間距離W1を広く、電位差の低い側のパターン間距離W2を狭くしたことを特徴とする。

【0021】

そこで、図2に示すようにパターン間7の距離を広くし電界強度を120V/mm以下にすることでパターン間7の絶縁距離を保つことにより焼結助剤のイオン移動によるマイグレーションが抑制される。

【0022】

ここで示す電界強度とは、上記方法で得られたセラミックヒータ1に1400℃に保持する印加電圧V0、発熱抵抗体3の電位差の高い側のパターンの長さをL1、発熱抵抗体3の全長をL0、電位差の高い側のパターン間7にかかる電位差をV1、パターン間距離をW1とした場合に、以下のように得られる。

【0023】

$$V1 = L1 / L0 \times V0$$

$$\text{電界強度} = V1 / W1$$

そして本発明のセラミックヒータ1は、蛇行状に埋設された発熱抵抗体3の電位差の高

い側のパターン間距離 $W1$ を広く、電位差の低い側のパターン間距離 $W2$ を狭くすることにより電位差の高い側の電界強度を 80 V/mm 以下に確保することができ、セラミックヒータ1を取り付ける設備等の小型化に適し、コスト的にも有効となる。

【0024】

また、本発明のセラミックヒータは、蛇行状に埋設された発熱抵抗体3の電位差の高い側の広いパターン間距離 $W1$ と電位差の低い側の狭いパターン間距離 $W2$ を連続的に変化させたことを特徴とする。電位差が高い方から低い方へ連続的に低下していくのに伴い絶縁距離も連続的に狭くしていくことで電位差と絶縁距離の関係が保たれ、焼結助剤のイオン移動によるマイグレーションが抑制されセラミックヒータ1の破壊モードが絶縁破壊より発熱抵抗体損傷に変化する。

【0025】

セラミック成形体2aの表面に発熱抵抗体3、リード部4および電極引出部5をプリントした後、セラミック成形体2bを重ねて、 $1650\sim 1780^{\circ}\text{C}$ の温度でホットプレス焼成して得られたセラミック体2に電極金具6を取り付けることにより、図4のセラミックヒータ1を作製することができる。

【0026】

セラミック体2のセラミックス基材としては、高強度、高靱性、高絶縁性、耐熱性の観点で優れている、窒化珪素質セラミックスを用いることが好適で、主成分の窒化珪素に対し、焼結助剤として3～12重量%の Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 Er_2O_3 等の希土類元素酸化物と0.5～3重量%の Al_2O_3 、1.5～5重量%の SiO_2 を添加混合して原料粉末を調整した後、プレス成形法等によって所定形状に成形したセラミック成形体2aにタングステンやモリブデン、レニウム等、或いはこれらの炭化物、窒化物等に適当な有機溶剤、溶媒を添加混合した発熱体ペーストを発熱抵抗体3とリード部4および電極引出部5としてスクリーン印刷法等によりプリントし、その上面にセラミック成型体2bを重ねて密着させ、約 $1650\sim 1780^{\circ}\text{C}$ でホットプレス焼成することにより得ることができる。ここで示す SiO_2 量とは、セラミック体2をなす基材中に含まれる不純物酸素から生成する SiO_2 および添加した SiO_2 の合計量である。

【0027】

また、セラミック体2をなす基材に MoSi_2 や WSi_2 を分散させ熱膨張率を発熱抵抗体3の熱膨張率に近づけることにより、発熱抵抗体3の耐久性を向上させることが可能である。

【0028】

また、発熱抵抗体3としては、W、Mo、Tiの炭化物、窒化物、珪化物を主成分とするものを使用することが可能であるが、中でもWCが熱膨張率、耐熱性、比抵抗の面から発熱抵抗体3の材料として優れている。

【0029】

また、前記発熱抵抗体3は無機導電体のWCを主成分とし、これに添加するBNの比率が4重量%以上となるように調整することが好ましい。窒化珪素セラミックス中で、発熱抵抗体3となる導体成分は窒化珪素に較べて熱膨張率が大きいため、通常は引張応力が掛かった状態にある。

【0030】

これに対して、BNは、窒化珪素に較べて熱膨張率が小さく、また発熱抵抗体3の導体成分とは不活性であり、セラミックヒータ1の昇温降温時の熱膨張差による応力を緩和するのに適している。

【0031】

また、BNの添加量が20重量%を越えると抵抗値が安定しなくなるので、20重量%が上限である。さらに好ましくは、BNの添加量は、4～12重量%とすることが良い。

【0032】

また、発熱抵抗体3への添加物として、BNの代わりに窒化珪素を10～40重量%添加することも可能である。窒化珪素の添加量を増すにつれ、発熱抵抗体3の熱膨張率を母

材の窒化珪素に近づけることができる。

【実施例】

【0033】

本発明の有効性を確認するために、テスト品を作って、下記試験を実施して、従来の構造のものと比較した。

〈実施例1〉

ここでは、発熱抵抗体3のパターン間距離W1の電界強度を160から100V/mmの間で変更した。

【0034】

更に発熱抵抗体3の電位差の高い側のパターン間距離W1を広く、電位差の低い側のパターン間距離W2を狭くし、電位差の高い側のパターン間距離W1の電界強度を120から60V/mmの間で変更して、通電耐久試験における抵抗変化を評価した。

【0035】

通電耐久試験については、セラミックヒータ1に通電し、1400℃昇温保持1分後、通電を止めて外部冷却ファンにより1分強制冷却するサイクルを1サイクルとして、1000サイクルの耐久試験を実施した。

【0036】

なお、1400℃に保持するための印加電圧は140～160Vでパターン間距離W1の電界強度を160から60V/mmになるようにセラミックヒータ1の抵抗値を調整している。

【0037】

まず、セラミックヒータ1の製法について、図1を用いて説明する。

まず、窒化珪素(Si₃N₄)粉末にイットリビウム(Yb)、イットリウム(Y)、エルビウム(Er)等の希土類元素の酸化物からなる焼結助剤と発熱抵抗体3に熱膨張率を近づけるようなMoSi₂やWC等のセラミックス導電材料を添加したセラミック原料粉末を周知のプレス成型法等でセラミック成形体2aを得た。

図1に示すように、セラミック成形体2aの上にWCとBNを主成分とするペーストを用いて発熱抵抗体3とリード部4及び電極引出部5をプリント法によりセラミック成形体2aの表面に形成した。

その後、これらの蓋となるセラミック成形体2bを重ねて密着させ、セラミック成形体2a、2bのグループ数十本と炭素板を交互に段重ねし、円筒の炭素型に入れた後、還元雰囲気下、1650～1780℃の温度、30～50MPaの圧力でホットプレスにより焼成した。

【0038】

このようにして得られた焼結体の表面に露出した電極引き出し部5に電極金具6をロウ付けしてセラミックヒータ1を得た。

テスト品の寸法とし、セラミック部分の厚みを2mm、幅を5mm、全長を50mmとしたセラミックヒータ1を作製し、120Vを通電したときにおける発熱抵抗体3のパターン間距離W1、W2別の電界強度と抵抗変化率を評価した。

【0039】

測定数は各水準について10本評価して、その平均値をデータとした。

【0040】

結果を表1に示す。

【表 1】

No.	発熱抵抗体間の電界強度 (V/mm)	パターン間距離		抵抗変化率 (%)
		W1(mm)	W2(mm)	
1*	160	0.30	0.30	—(絶縁破壊)
2*	140	0.35	0.35	—(絶縁破壊)
3	120	0.40	0.40	6.5
4	100	0.50	0.50	5.5
5	120	0.60	0.30	6.2
6	100	0.75	0.30	5.0
7	80	0.90	0.30	3.1
8	60	1.25	0.30	2.2

*は、本発明の請求範囲外である。

【0041】

表1に示す通り、発熱抵抗体3の電界強度が120V/mmより大きいNo. 1～2は、1000～5000サイクルで絶縁破壊を起こした。これに対して発熱抵抗体3の電界強度が120V/mm以下のNo. 3～8は、安定した耐久性を得ることができた。

【0042】

また、発熱抵抗体3の電位差の高い側のパターン間距離W1を広く、電位差の低い側のパターン間距離W2を狭くし、電位差の高い側をパターン間距離W1の電界強度を80V/mm以下のNo. 7～8は、特に安定した耐久性を得ることができた。

【図面の簡単な説明】

【0043】

【図1】本発明のセラミックヒータの展開斜視図である。

【図2】(a)、(b)は、本発明の発熱抵抗体のパターンの印刷例でを示す概念図である。

【図3】(a)、(b)は、本発明の発熱抵抗体のパターンの印刷例を示す概念図である。

【図4】通常のセラミックヒータの例を示す斜視図である。

【図5】従来のセラミックヒータの絶縁破壊状態の一例を示す概念図である。

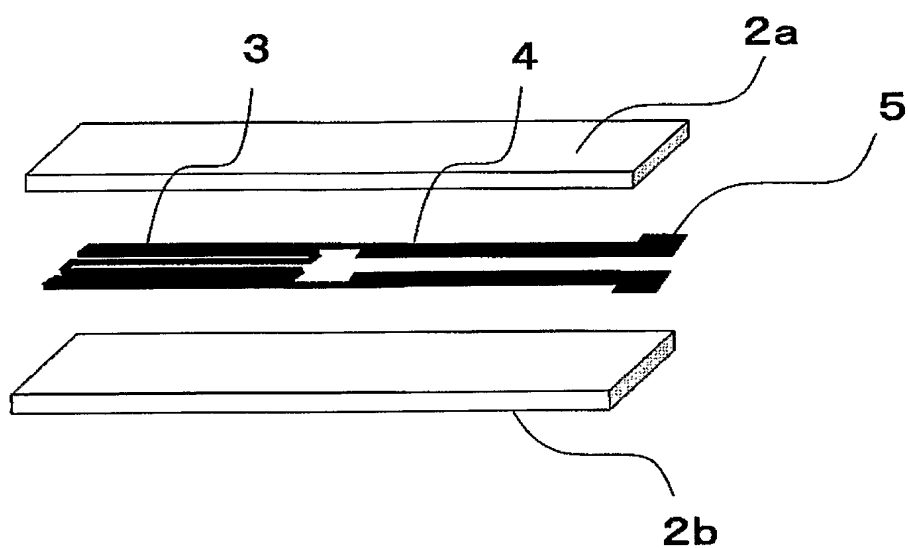
【符号の説明】

【0044】

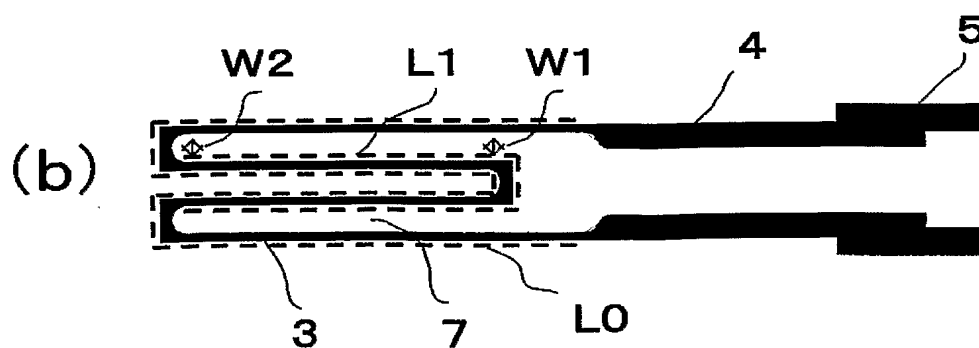
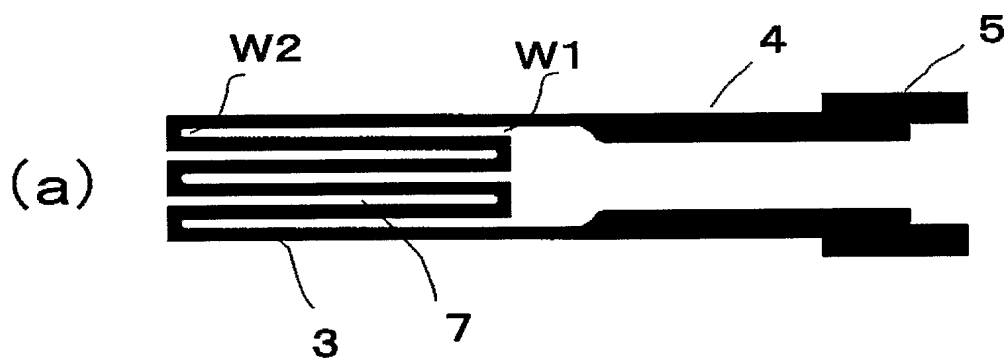
- 1：セラミックヒータ
- 2：セラミック体
- 2a、2b：セラミック成型体
- 3：発熱抵抗体
- 4：リード部
- 5：電極引出部
- 6：電極金具
- 7：パターン間
- 8：絶縁破壊
- W1：電位差の高いパターン間距離
- W2：電位差の低いパターン間距離
- V0：1400℃に保持する印加電圧
- V1：電位差の高い側のパターン間にかかる電位差
- L0：発熱抵抗体3の全長
- L1：発熱抵抗体の電位差の高い側のパターンの長さ

【書類名】 図面

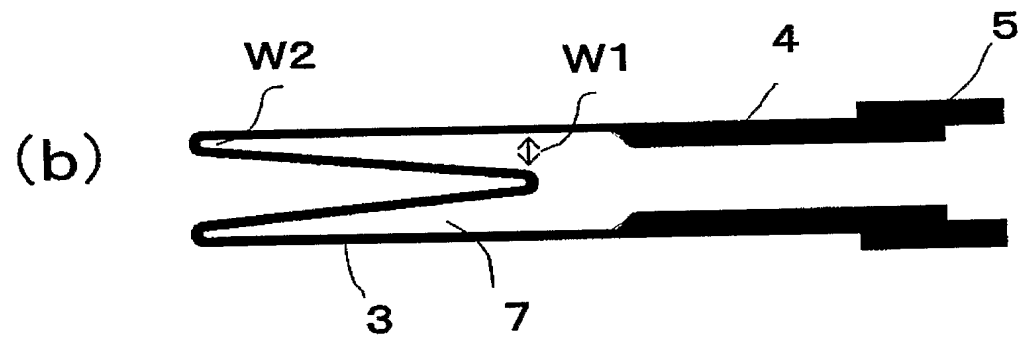
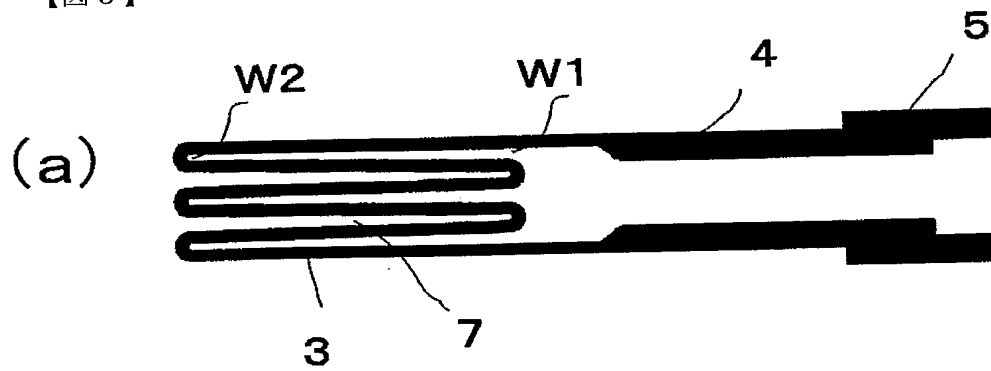
【図 1】



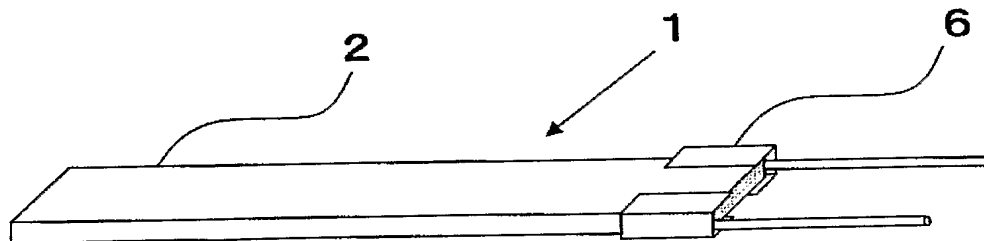
【図 2】



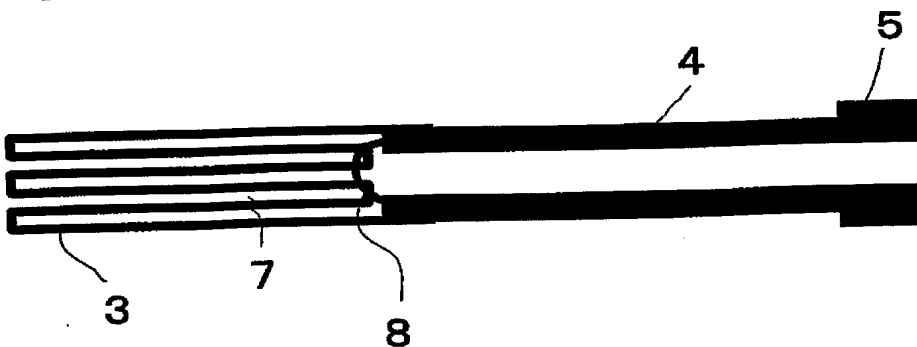
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 セラミックヒータを長期にわたって使用した場合でも抵抗変化が少なく、その結果として、安定した着火性能を持つセラミックヒータを提供する。

【解決手段】 セラミックス中に発熱抵抗体及び該発熱抵抗体に通電すべく引出部を埋設したセラミックヒータにおいて、該セラミック体中に蛇行状に埋設された発熱抵抗体のパターン間の電界強度を 120 V/mm 以下とする。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 4 - 0 9 7 1 8 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 6 6 3 3]

1. 変更年月日 1 9 9 8 年 8 月 2 1 日

[変更理由] 住所変更

住 所 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
氏 名 京セラ株式会社